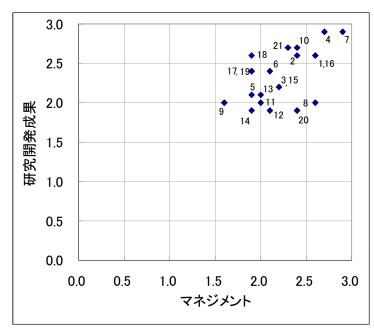
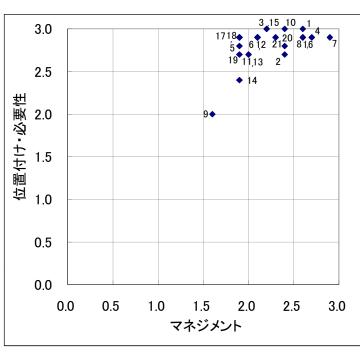
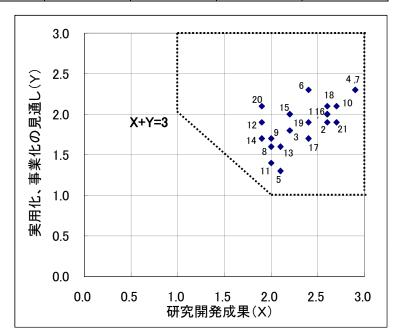
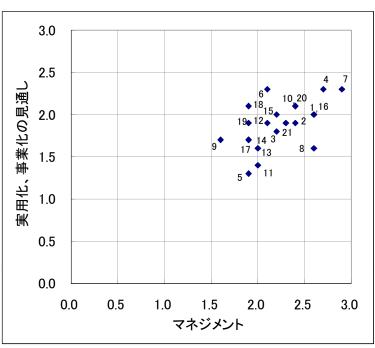
## 平成21年度 中間評価対象事業評価点結果一覧

整理番号	事業名	位置付け・必要性	研究開発 マネジメント	研究開発成果	実用化、事業化の見通し
1	鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発	3.0	2. 6	2. 6	2. 0
2	超ハイブリッド材料技術開発 (ナノレベル構造制御による相反機能材料技術開発)	2. 7	2. 4	2. 6	1.9
3	微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発	3.0	2. 2	2. 2	1.8
4	循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト	2. 9	2. 7	2. 9	2. 3
5	希少金属代替材料開発プロジェクト	2.8	1. 9	2. 1	1.3
6	次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発	2. 9	2. 1	2. 4	2. 3
7	創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発	2. 9	2. 9	2. 9	2. 3
8	次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト	2. 9	2. 6	2. 0	1.6
9	戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト	2. 0	1. 6	2. 0	1.7
10	水素貯蔵材料先端基盤研究事業	3.0	2. 4	2. 7	2. 1
11	革新的ノンフロン系断熱材技術開発プロジェクト	2. 7	2. 0	2. 0	1.4
12	高性能ハイパースペクトルセンサ等研究開発プロジェクト	2. 9	2. 1	1. 9	1.9
13	マルチセラミックス膜新断熱材料の開発	2. 7	2. 0	2. 1	1.6
14	戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発	2. 4	1. 9	1. 9	1.7
15	構造活性相関手法による有害性評価手法開発	3.0	2. 2	2. 2	2. 0
16	高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発	2. 9	2. 6	2. 6	2. 0
17	次世代大型低消費電力液晶ディスプレイ基盤技術開発	2. 9	1. 9	2. 4	1.7
18	ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発	2. 9	1. 9	2. 6	2. 1
19	次世代大型低消費電力プラズマディスプレイ基盤技術開発	2.7	1. 9	2.4	1.9
20	化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発	2.8	2. 4	1.9	2. 1
21	「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 ―窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発―	2. 9	2. 3	2.7	1.9
	平均	2.8	2. 2	2. 3	1.9









## 平成21年度事後評価対象事業評価点結果一覧

整理番号	事業名	位置付け・必要性	研究開発 マネジメント	研究開発成果	実用化、事業化の見通し
1	次世代衛星基盤技術開発プロジェクト (衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術開発に係る	2. 7	2. 0	2. 3	1.8
2	高耐久性メンブレン型LPガス改質装置の開発	2. 3	1.8	1.8	1. 2
3	中小企業基盤技術継承支援事業	2. 9	2. 1	2. 3	1. 6
4	次世代高度部材開発評価基盤の開発	3. 0	2. 5	2. 5	2. 3
平均		2. 7	2. 1	2. 2	1.7

